

PREFACE

Le deuxième Symposium International sur la Chimie des Composés Organiques du Silicium s'est tenu à Bordeaux du 9 au 12 juillet 1968 sous les auspices de l'Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée et a été organisé par le Laboratoire de Chimie Organique de la Faculté des Sciences de Bordeaux. Ce deuxième Symposium a réuni 383 participants provenant de 18 pays. Il était placé sous la Présidence d'Honneur du Professeur H. NORMANT Membre de l'Académie des Sciences, les Professeurs R. CALAS et J. VALADE étaient respectivement Président et Secrétaire Général du Comité d'Organisation.

Les séances ont eu lieu à la Faculté des Sciences de Bordeaux et ont permis de présenter 13 conférences plénières et 92 communications réparties en 3 sections.

Un Comité de Coordination du Symposium comprenant les Professeurs K. A. ANDRIANOV (URSS), V. BAZANT (Tchécoslovaquie), A. BROOK (Canada), R. CALAS (France), C. EABORN (Grande-Bretagne), J. VALADE (France), U. WANNAGAT (R.F.A.), R. WEST (U.S.A.), s'est réuni pour envisager l'avenir de ces réunions. Le 3ème Symposium sur la Chimie des Composés Organiques du Silicium aura lieu en 1972 à MADISON (U.S.A.); le Professeur R. WEST a bien voulu accepter d'en assurer l'organisation.

Professeur J. VALADE
Faculté des Sciences de Bordeaux

Bordeaux.
Août 1968